PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-208756

(43) Date of publication of application: 27.11.1984

(51)Int.CI.

H01L 23/12

H01L 21/56

H01L 23/48

(21)Application number: 58-083188

(71)Applicant: SONY CORP

(22) Date of filing:

12.05.1983

(72)Inventor: AKIYAMA KATSUHIKO

ONO TETSUO

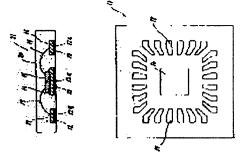
KAJIYAMA YUJI

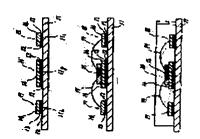
(54) MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE PACKAGE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a semiconductor device package which is excellent in heat radiation and suitable for automated manufacturing by a method wherein the semiconductor device is mounted on a substrate and, after being connected to external electrodes, enclosed integrally with resin and the substrate is selectively removed by etching.

CONSTITUTION: Au plating 12 of 1 µm thickness, Ni plating 13 of 1 µm thickness and Au plating 14 of 3µm are laminated on an Fe substrate 11 of 35μm thickness. A semiconducor chip 15 is mounted 16 on a portion 11g and connected 19 to external electrodes 17, 18 on the portions 11h, 11i. The transfer-molding with epoxy resin 20 is carried out so as to make thickness t=1mm. The Fe substrate is removed by etching with FeCl3 solution from the back surface 11a to complete a leadless type package 21. Bottom surfaces of the Au layers are used as external electrodes 12b, 12c and the heat radiation surface 12a. In other to mount the package 21 on a printed circuit board, only the external electrodes 12b, 12c are directly soldered to a conductor pattern on the substrate. With this constitution, a package of excellent heat radiation can be manufactured automatically by an easy and simple method.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(B) 日本国特許庁 (JP)

10特許出願公開

⑫ 公 關 特 許 公 報 (A)

昭59—208756

Mat. Cl.3

識別記号

庁内整理番号 7357—5 F 國公開 昭和59年(1984)11月27日

H 01 L 23/12 21/56 23/48

7357—5 F 7738—5 F 7357—5 F

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

砂半導体装置のパツケージの製造方法

願 昭58-83188

②特 ②出

頭 昭58(1983)5月12日

1 秋山克彦東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

@発明 者 小野鉄雄

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

宛発 明 奢 梶山雄次

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

砂出 願 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番

35号

四代理人 弁理士 上屋際

外2名

學 40 類

1. 発明の名称

半導体装仮のパッケージの製造方数

2. 特許請求の範圍

選択エッチング可能な材料から成る基板上に半導体接機を概能し、接続用ワイヤを上記半導体接 に接続すると共にこの接続用ワイヤの外部電極 部を上記基板の外部電極要統部位に接続し、次 で上記基板上において上記半導体装置及び上記装 税用ワイヤを一体に復詣モールドし、しかる登上 記述板をエッチング能去することを特徴とする学 事体設置のバッケージの製造方法。 ダイブのパッケージで、バッケージの及前に引き出されているハンダ付け可能な電板をプリントを 被の選体バタンに直接ハンダ付けして接続する? とにより実装を行うものである。

このチップキャリアタイブパッケージには、・ラミックタイプとブラステックタイプとかある。セラミックタイプはペッケージ自体が高価であるがかりでなく、ブリント 基板に 直接スタイプと上記ハンタると、 程度サイクル母に セラミッグと上記ハンタ及び上記 導体との側の 熱學張係数の 恋によっても 統部にはがれやクラック 学生じる 零れがあるという欠点を有している。一方、ブラスチックタイニ

特別昭59-208756(

するチンプ(4)を機能し、ワイヤポンデイング法により上記テップ(4)と上記電機(2)の一端とをAuの組 機から取るワイヤ(3)で機能した後、上方より液状のエボテン側間を簡下させて硬化成形するととに よつで作る。

このパンケーツ(I) において、チップ(I) は樹脂層(B) とブリント 基板(B) とによつて 聞まれている。これらの 樹脂 B(C) アリント 基板(B) とによつ な 数(B) の 数(C) アリント 基板(B) という 作時において テップ(A) で 発生する 熱をパッケージ(I) の 外部に 効果的に ジャージ (I) の が で きない の が ない という 欠点 で する ことが いまな が は で で まな が は で で ない という 欠点 で 有している。 他に 適していないという 欠点 で 有している。

一方、上巡のチンプキャリアタイプバッケージ とは異なるバッケージにチープキャリアタイプバ ッケージがある。このタイプのパッケージは従来 のチンプキャリアタイプバッケージよりもさらに 本籍別に係る半導体装録のパッケーシの製え 法は、超択エッチンク可能な材料から成る鑑さ 化半導体装置を感覚し、鏡続用ワイヤを上記さ 体装置に製設すると数にこの設続用ワイヤの多 電流部盤を上記番板の外部電極器級部位に接着 ないで上記巻板上において上記半導体装置及て 能接続用ワイヤを一体に樹脂モールドし、した

校上記磁板をエッサンク除去するようにしても

このようにすることによつて、熱放散性が良ん

かつ信頼性の高いリードレスタイプのペッケ・

を、簡便かつ安価な方法によって自動的に製え

小形化できるという別点を有するが、チンプを

溜層によつて完全に覆われているため数放散を

良好でないとと、ケーブを用いているために年

本発明は、上述の問題にかんがみ、熱放散し

良好でかつ信頼性の高い半導体経歴のパッケ-

の製造方法を提供することを目的とする。

な装置が必要である等の欠点を有している。

発明の目的

影明の観響

るととができる。なお上記外部製鑑器は上記接続 用タイヤ自体が飛ねていてもよいし、上記鉄総用 タイヤとは別に設けられかつ上記鉄機用ワイヤが 接続されているものでもよい。

突絡例

以下本始例に張る半導体機能のパンケージの整 維力法の米特殊につき関系を動照しながら説明する。

第2 A 例~第2 D 図は本発明の第1 実施的による半導体技能のパンケージの設定方法を説明するための工程図である。以下第2 A 簡から工程順に対しまる。

3 図に示す。次に第2 B 図において、上記チンル風が傾にチンプ四を敷匿した後、ワイヤボンインク強によつてこのチンプ四と上流外部係が明さる。次に第2 C 図において、第2 B 図のよれないのでは、第2 B 図のよれないのでは、第2 B 図のよれないがあれた上記外部である。なりのよれないでは、かりないないでは、から成る関系を一体といる。ないで、エボヤンから成る関系を一次を必要といる。ないでは、上記樹脂も一ルド環境の厚さして1

時間報59-208756(日

戦毎辞的限の Au 原内の下面が外部電極面 (12b) (12e) となり、またテンプ銀世部時の Au 層間の下面が熱数数断 (12a) となる。

主選のようにして完成されたパンケージ間をプリント基板上に実践する場合には、第 2 D 図に示す上記外閣電磁河 (12b) (12c) をプリント銀板上の身体パタンに直接ハンダ付けして課鍵すればよい。

上述の第1 奥加例の無放散面(12a)は、その動作時においてチップ眼から発生する熱の放放面となっている。金属の熱伝導度は非常に高いので、チップ眼から発生する熱は金属製のチップ眼間部眼を外方に向かって迅速に流れて、熱放散面(12a)から放散されることによって効果的にかって放放会される。しかし、より効果的にチップ吗の発生熱を除去するためには、広い投資機を存する放料フィンの一部を上記熱放散面(12a)に押し当てて空冷により概で放散させるのが針ましい。

上述の第1 突縮例のパッケージ別は第2 A 図~ 第2 D 図に示すような簡単な工程によつて作ると とができるばかりでなく、全ての製造工程に従えから用いるれている設置を同いるととができかって、テーブキャリアタイプのバンケージにおいて必要が不要である。従って、登録ができる。さらによっての第一とはのできる。さらによって、では、できる。さらでは、できる。できる。ないできる。ないできる。ないできる。ないできるというでは、モールドの緩越化、量悪化が容易である。なく、モールドの緩越化、量悪化が容易であるような、モールドの緩越化、量悪化が容易であるというでは、モールドの緩越化、量悪化が容易であるよくない、モールドの緩越化、量悪化が容易であるよくない、モールドの緩越化、量悪化が容易であるようない。

なお上述の第1 表前例とおいて、総2 A 図に示す場合と同様にテンプ製価部的及び外部電腦部に 関を設けた後に、 基板側の上面を脱述の FeCd3 発液を用いて 漢かに エンチングする ととにより、 様4 A 図に示すように ナンプ 裁疑部的及び外部 製物部 師の下部の 著板側に アンダーカント部 (11a) ~ (11f) を形成し、次に第2 B 図~第2 D 図と同様な方法によつて第4 B 圏に示すバッケーシロを

流成させることができる。このように上記のエッチングによつてチングを御頭及び外部電優部の時の下部に上記アンダーカットが(11a)~(11f)が形成されるので、これらの部分に関係される。ほりの光度は、20a)~(20f)が形成される。ほの大力が形成されるので、これらの突出部(20a)~(20f)によつて下が設定が上記外部を整部の場が下方が発展をはるので、上記チップをのようので、上記外部を設定するので、上記チップをのはまっていた。といて対策をのいたがある。さらにチップは関係している。このようの表に、チップは関係している。このようによっては、20kmのは、20k

型の勘板側の上面に公知のツォトレジストを食るした後に所足のバターンニングを行う。次いで(のみを搭飲的にエッチングするエッチング散、器で用いて上記数切の影響を用いて上記数切の器がを強かにエッテングすることによつて、上部電路を破かにエッテングすることによつて、外部電池でサンプを設定した後に第5B図において、オトレジストを除去した後に第5B図において、オトレジストを除去した後に第5B図において、オトレジストを除去した後に第5B図において、オトレジストを除去した後に第5B図において、オトレジストを除去した後に第5B図において、オトレジストを除去した後に第5B図において、オトレジストを除去した後に第5B図にないて、オーングを発によってこのチップのと上前外部電位要統部位(11k)(11k)とをそれぞれA8C

特別的59-208756 ()

ンタ所数の下面が熟飯故面(25a)となる。

上述のようにして完成されたペッケージのをブリント発展上に突装する場合には、第1 実施例と同様に、第5 C図に示す上記外部環機部期間をブリント基板上の叫体バタンに直接ハンケ付けして接続すればよい。このことから明らかなように、本実施例においてはタイヤ頃の端部をそのまま外部低極部側のように大きくするのが好ましい。なお無板板面(23a)の機能は掘1 実施例と同様である。

脂を用いることも可能である。この場合には既述 のエッテング版としては、ヒドラジンとエチレン ジアミンとの協合版を用いればよい。

本発明に係る単級体装置のバッケーツの製造方法によれば、その動作時において単導体装置から 発生する熱の数依性が良好でありかつ協談性が高い小形のパッケージを、福めて施便かつ安伽な方、 徒によつて自義的に製造することができる。

4. 図面の領単な説列

発明の効果

第1回は従来のブラスチンクタイプのサンプキャリマのオマパット-0の投資に発すが断断 や

を用いることにより、Au 等の対金銭を用い 必要がなくなるという利点がある。

上述の第1突施例及び第2突施例においては 1個のチップをチップ激電部に破綻してとれる 脂モールドする場合につき述べたが、歯板上に 数のチップ被償布を設け、それぞれのチップ製 部に同一のチップを数量して、とれらのチップ 一体に樹脂モールドした優に切断分離すること より、それぞれり個のチップを有する同一のパ ケージを多数個問時に作ることもできる。また **値のチップと、コンデンサや抵抗等の受動系子** を若板上に銀盤した發化とれらを一体に樹脂や ルドすれば、領々の機能を有するパンケージを ることができると美に、回路塞子の集骸佐の高 パッケージを作るととができるという利点があ 上述の第1突施例の基板の材料は選択エッチ クが可能であれば Cu 等の他の会話であつても く、また解2突血例の基板の材料も Fe 等の他 金属であつてもよい。第1異施調においてはさ に金騰製外の材料、明えばがりイミドアミドズ

なお図面に用いた符号において、

(1907年) ··· ・ パッケージ (445) ···· ・ チップ

(5/iiii) ・・・・・・・・ ワイヤ

B 的 -----

(11b)(11j) ····· 外部饱堰设磁部位

兆 夜

如此 … 外部配極跳

である。

